(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. November 2005 (10.11.2005)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/106562 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G02B 26/12. 7/182
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/053312
- (22) Internationales Anmeldedatum:

7. Dezember 2004 (07.12.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

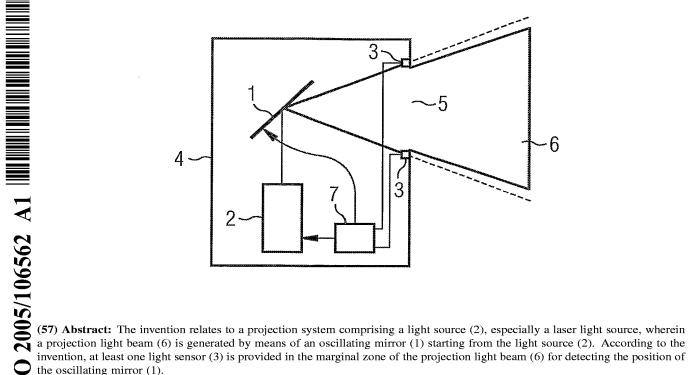
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 04008022.8 1. April 2004 (01.04.2004) EP
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BOCK, Ger-82, 82131 Gauting (DE). hard [DE/DE]; Bergstr. SCHREPFER, Günter [DE/DE]; Rathausstr. 12, 82024 Taufkirchen (DE). WERNER, Marco [DE/DE]; Frohnloher Str. 13, 81475 München (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: DETERMINING THE EXCURSION OF MICROMIRRORS IN A PROJECTION SYSTEM
- (54) Bezeichnung: BESTIMMUNG DER AUSLENKUNG VON MIKROSPIEGELN IN EINEM PROJEKTIONSSYSTEM



invention, at least one light sensor (3) is provided in the marginal zone of the projection light beam (6) for detecting the position of the oscillating mirror (1).

WO 2005/106562 A1

TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Projektionssystem mit einer Lichtquelle (2), insbesondere mit einer Laser-Lichtquelle, bei dem ausgehend von der Lichtquelle (2) über einen Schwingspiegel (1) ein Projektions-Lichtbündel (6) erzeugt wird. Erfindungsgemäß ist zumindest ein im Randbereich des Projektions Lichtbündels (6) angeordneter Licht-Sensor (3) zur Erfassung der Position des Schwingspiegels (1) vorgesehen.

Beschreibung

10

15

25

BESTIMMUNG DER AUSLENKUNG VON MIKROSPIEGELN IN EINEM PROJEKTIONSSYSTEM

5 Die Erfindung betrifft ein Projektionssystem gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Ein solches Projektionssystem und insbesondere Laser-Projektionssystem wird vorzugsweise bei miniaturisierten Projektionsgeräten eingesetzt.

In Folge der allgemeinen Miniaturisierung von mobilen Geräten einerseits und der ständig wachsenden darzustellenden Datenmenge andererseits wird es zukünftig immer schwieriger werden, diesen beiden Entwicklungen beispielsweise in einem Mobiltelefon gerecht zu werden. Die Miniaturisierung von Projektionsgeräten zu deren Verwendung im Zusammenspiel mit Mobiltelefonen kann einen Ausweg aus diesem Gegensatz bedeuten.

20 Eine vielversprechende Ausführung von Mini-Projektoren ist die Projektion mit Hilfe eines über einen Mikrospiegel abgelenkten Laserstrahls. Dabei scannt der Strahl die Projektionsfläche zeilenweise ab, ähnlich wie der Elektrodenstrahl in einer Kathodenstrahlröhre.

Der Aufbau und die Funktionsweise eines solchen Mikrospiegels oder allgemeiner Mikroaktors wird im folgenden kurz beschrieben.

Zur Herstellung von Mikroaktoren werden vorzugsweise Techniken verwendet, die sich bei der Fertigung mikroelektronischer
Bauelemente in der Silizium-Planartechnologie bewährt haben
und eine wirtschaftliche Fertigung erlauben. Darunter fallen
insbesondere Abscheideprozesse zur Schichterzeugung, photolithographische Prozesse zur Strukturübertragung und Ätzprozesse zur Strukturierung. Durch die monolithische oder hybride
Kombination von mikromechanisch gefertigten Aktoren und der

entsprechenden integrierten elektronischen Ansteuerung beziehungsweise Signalverarbeitung entsteht ein Mikrosystem mit im Vergleich zu konventionellen Systemen extrem geringen Abmessungen, höherer Zuverlässigkeit und erweiterten beziehungsweise neuartigen Funktionen.

Voraussetzung für die Herstellung eines solchen Mikrosystems ist die Verwendung von Aktoren, die mit IC-kompatiblen Spannungen betrieben werden können, besonders auch im Hinblick darauf, wenn diese Systeme dem Einsatz in mobilen Geräten gerecht werden sollen.

Im Allgemeinen versteht man unter einem mikromechanischen Scannerspiegel einen Mikroaktor, der zur kontrollierten Ab15 lenkung von Licht genutzt wird. Um ein größtmögliches Maß an Miniaturisierung zu erreichen, werden diese Aktoren nicht mehr mit konventionellen feinmechanischen Herstellungsverfahren produziert, sondern es werden die oben genannten Verfahren zur Mikrostrukturierung genutzt.

20

25

30

5

10

Der grundsätzliche Aufbau eines derartigen Aktors besteht im Wesentlichen aus einer reflektierenden Spiegelplatte die über Torsions- oder Biegefedern an einem die Spiegelfläche umgebenden Rahmen aufgehängt sind. Aus der Vielzahl von Ansteuerungsmöglichkeiten werden im Folgenden kurz genannt:

• Magnetische Anregung

Hierbei wird in eine auf der Spiegelfläche aufgebrachte Leiterschleife ein Strom eingeprägt. Ändert sich nun der Stromfluss in der Leiterschleife, so entsteht durch das von außen angelegte Magnetfeld ein tordierendes Moment auf die Spiegelplatte.

Thermomechanische Anregung

35 Um bei diesem Verfahren den Aktor zum Auslenkung zu zwingen, wird die Spiegelfläche über zwei Bimetallstreifen aufgehängt.

Zum Erwärmen der Streifen wird der Strom über einen hin- und über den anderen zurückgeführt.

• Piezoelektrische Anregung

5 Der transversale piezoelektrische Effekt kann zur Auslenkung einer Spiegelplatte verwendet werden. Die piezoelektrische Schicht befindet sich zwischen zwei Elektroden. Bei angelegter elektrischer Spannung wird auf den vorderen Teil der Spiegelplatte eine mechanische Spannung übertragen, die eine Verbiegung innerhalb dieses Bereichs bewirkt. Abhängig vom Vorzeichen der Spannung U wird somit eine Auslenkung nach oben oder unten erzielt.

• Elektrostatische Anregung

30

Dieses Ansteuerungsprinzip ist das bisweilen am häufigsten beschriebene Verfahren zur Nutzung dieser mikromechanischen Scannerspiegel. Das Verfahren beruht auf der elektrostatischen Anziehung von Elektrode und Gegenelektrode bei angelegter Spannung. Beispielsweise bei einem 1D-Scannerspiegels stellt die reflektierende Spiegelplatte selbst eine Elektrode dar, und zwei Gegenelektroden werden durch eine Schicht unterhalb der Platte gebildet.

Anhand der unterschiedlichen Einsatzgebiete kann die Anregungsform zur elektrostatischen Ablenkung der Mikrospiegel grob in zwei Gruppen eingeteilt werden.

Die erste Gruppe beinhaltet Spiegel zur quasistatischen Ablenkung von Licht, wie es häufig bei Lasern zur Materialbearbeitung der Fall ist. Da die permanente Auslenkung des Spiegels abhängig von der Höhe der angelegten Spannung ist, lasen sich damit auch beliebig niedrige Schwingungsfrequenzen realisieren.

35 Spiegel zur kontinuierlichen, harmonischen Ablenkung von Licht bilden die zweite Gruppe. Diese Form der Ansteuerung wird überwiegend bei Lesesystemen für Strichcodes eingesetzt.

Die Anregung der Spiegelschwingung kann dabei in Resonanz erfolgen, wobei entsprechend der mechanischen Güte des Systems höhere Auslenkwinkel als bei der quasistatischen Anregung erzielt werden können. Die Schwingungsfrequenzen sind hierbei abhängig vom mechanischen Aufbau, und reichen von einigen 100Hz bis einigen 10kHz.

5

20

25

30

35

Durch eine kardanische Aufhängung eines 2D-Scannerspiegels ist es möglich die Vorteile der beiden Ansteuerungsformen in einem Chip zu vereinen. Die Spiegelplatte selbst vollzieht hierbei die schnelle, resonante Bewegung und ist über zwei Silizium Torsionsfedern an einem inneren Rahmen befestigt. Dieser führt die langsame, quasistatische Schwingung aus, und wird wiederum durch zwei Nickel Torsionsfedern mit einem äußeren Rahmen verbunden

Ein Bild entsteht nun, indem die Bilddaten auf den Laserstrahl moduliert werden. Dieser modulierte Laserstrahl wird vom Scanner-Spiegel aufgefächert und als Lichtbündel projeziert.

Um die Bildinformationen auf den Laserstrahl modulieren zu können ist es erforderlich zu wissen, an welcher Stelle der Projektion sich dieser befindet. Wie von Kathodenstrahlröhren bekannt werden dazu horizontale (zu jedem Zeilenanfang) und vertikale (zu Beginn eines Bildes) Synchronisationsimpulse benötigt, die aus der Spiegelbewegung abgeleitet werden.

Ein weiteres Problem ist die Produktsicherheit bei Laserprojektoren. Im Falle eines unbewegten Spiegels tritt der Projektionsstrahl unabgelenkt aus dem Projektionsgerät aus und kann so die gesetzlichen Bestrahlungs-Grenzwerte überschreiten. Daher ist es zwingend erforderlich, sicher zu wissen, ob der Spiegel schwingt. So kann bei nicht schwingendem Spiegel der Laser abgeschaltet werden.

Eine mögliche Methode ist die Kapazität des schwingenden Mikrospiegels zu messen, um Aufschluss über die Auslenkung des Spiegels und damit die Position des Laserstrahls zu bekommen. Da die Kapazitätsänderungen sich jedoch üblicherweise im Bereich unter 1pF bewegen, ist diese Methode schaltungstechnisch sehr aufwendig und ungenau, da die Messung durch die überlagerten , hohen Anregungsspannungen für den Spiegel stark gestört wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein Projektionssystem mit einer sicheren und zuverlässigen Positionsbestimmung des Mikro-Schwingspiegels anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch die im Patentan-15 spruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispieles näher beschrieben. Dabei zeigen:

20

5

- Figur 1: das erfindungsgemäße Projektionssystem mit einer optischen Positionserkennung, und
- Figur 2: ein Diagramm zur Erläuterung.
- Die erfindungsgemäße Positionsbestimmung erfolgt zuverlässig und robust auf optischem Wege.

In der Figur 1 ist ein Projektionssystem dargestellt, das im wesentlichen einen Laser 2 als Lichtquelle und einen Mikro30 Schwingspiegel 1 in einem Gehäuse 4 aufweist. Die Lichtquelle kann auch durch eine LED oder eine IR-LED realisiert sein.

Der Laser 2 und der Schwing-Siegel 1 werden von einer Steuerschaltung 7 angesteuert. Ein auf den Spiegel 1 gerichteter Laserstrahl wird von diesem zweidimensional abgelenkt und als Projektions-Lichtstrahl 6 beziehungsweise Projektionsbündel durch eine Projektionsöffnung 5 im Gehäuse 4 abgegeben.

Erfindungsgemäß sind an im Randbereich des Projektions-Lichtstrahles 6 lichtempfindliche Bauteile 3 angebracht, die eine entsprechende Rückmeldung zu der Steuerelektronik 7 geben, falls ein Lichtstrahl auf sie trifft. Da die Geometrie der Strahlführung bekannt ist, kann über diese Impulse zum einen die Position des Spiegels 1 erkannt und zum anderen festgestellt werden, ob der Spiegel 1 schwingt.

5

10

15

20

25

30

35

Zur Realisierung sind innerhalb des Projektionsgehäuses 4 sind an den Rändern der Projektionsöffnung 5 lichtempfindliche Sensoren 3 angebracht. Dies können zum Beispiel CCD/CMOS-Sensoren oder andere Photoelemente sein. Trifft der Projektionsstrahl auf einen der Sensoren 3, so liefert dieser einen Impuls, der als Synchronisationssignal und damit zur Positionsbestimmung für eine Steuerung des Mikro-Spiegels 1 in der Steuerschaltung 7 dient.

In der Figur 1 sind Sensoren 3 an beiden Seiten der Projektionsöffnung 5 angebracht. Je nach Projektionsverfahren kann auch ein einziges Photoelement 3 an einer Seite ausreichend sein.

Weiter ist in der Figur 1 eine Anordnung dargestellt, bei der der Winkel zwischen dem vom Laser 2 abgegebenen Lichtstrahl und dem Projektions-Lichtstrahl 6 ca. 90 Grad beträgt. Es ist auch eine Anordnungen möglich, bei der sich der Laser 2 in der Nähe der Projektionsöffnung 5 befindet. Hierbei beträgt der Winkel zwischen dem vom Laser 2 abgegebenen Lichtstrahl und dem Projektions-Lichtstrahl 6 ungefähr 30 Grad.

Der Vorteil des erfindungsgemäßen Projektionssystems ist, dass der Projektionsstrahl gleichzeitig für die Positionsbestimmung verwendet wird. So kann auch während einer Projektion ständig kontrolliert werden, ob der Spiegel schwingt.

Soll das Schwingen des Spiegels außerhalb eines Projektionsbetriebes festgestellt werden, beispielsweise nach dem Ein-

schalten des Projektors, so muss der Laser dazu mit verringerter Leistung betrieben werden um eine Überschreitung der Strahlenschutzgrenzwerte zu vermeiden. Die Leistungsverringerung kann beispielsweise durch eine Pulsweitenmodulation des Laser-Strahles bewirkt werden.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung erfolgt die Messung der tatsächlichen Spiegelstellung durch photoelektrische Elemente beziehungsweise lichtempfindliche Sensoren 3 am Bildrand und mit Hilfe einer Helligkeitsmodulation der Lichtquelle. Diese Modulation kann ein Zufallsmuster sein oder aber auch ein regelmäßiges Signal darstellen mit einem bestimmten Verlauf. Die Modulation wird in der Steuerschaltung 7 geregelt.

Der Verlauf kann dabei beispielsweise durch einen Zählerinhalt oder Zeilennummer bestimmt sein. Sinnvollerweise wird die Modulation des Projektions-Lichtbündels 6 im eingeschwungenem Zustand nur außerhalb des aktiven Bereichs im Bildrand verwendet.

20

25

5

10

In der Figur 2 sind die zeitliche Abfolge des Projektions-Lichtbündels 6, beispielsweise an der Projektionsöffnung 5, und ein im Sensor 3 generiertes Detektorsignal dargestellt. Wie der selbsterklärenden Darstellung zu entnehmen wird durch den Sensor 3 an einer Detektorposition in Abhängigkeit von der Auslenkung des Projektionsstrahles 6 das Detektorssignal verändert. Von der Steuerung 7 kann dann die Schwingungsamplitude des Spiegels 1 entsprechend gesteuert werden, das heisst gegebenenfalls vergrössert oder verkleinert werden.

30

35

Sinn der Weiterbildung ist die zeitliche Erkennung der Position des Lichtstrahls 6 zu photoelektrischen Elementen, welche mit einfachem Aufwand in der Regel nicht nur einen Bildpunkt, sondern einen Bereich von Bildpunkten in mehreren Zeilen auffangen. Durch Korrelation des Modulationssignals zum empfangenen Signal kann die genau Position des Bildabschnitts zu diesen Kalibrierempfängern festgestellt werden, um damit

die Projektionsvorrichtung zu synchronisieren und die Bildgröße genau auszuregeln.

Des weiteren kann das Modulationssignal auch verwendet werden um beim Hochlaufen die Energiedichte des Lichtstrahls niedrig zu halten, solange die Aufweitung durch die Ablenkung der schwingenden Spiegel noch nicht gesichert ist.

Die Weiterbildung der Erfindung ergibt eine bessere Synchronisation des Schwingspiegels 1 und damit eine genauere Bildgrößenausregelung bei Ablenkspiegelprojektionssystemen. Weiter ermöglicht sie einen gefahrenloser Anlauf und eine ständige Überwachung der Ablenkfunktion zum Verhindern einer zu
großen und damit gefährlicher Energiedichte des Lichtstrahls.

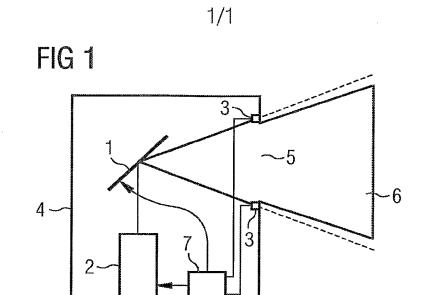
5

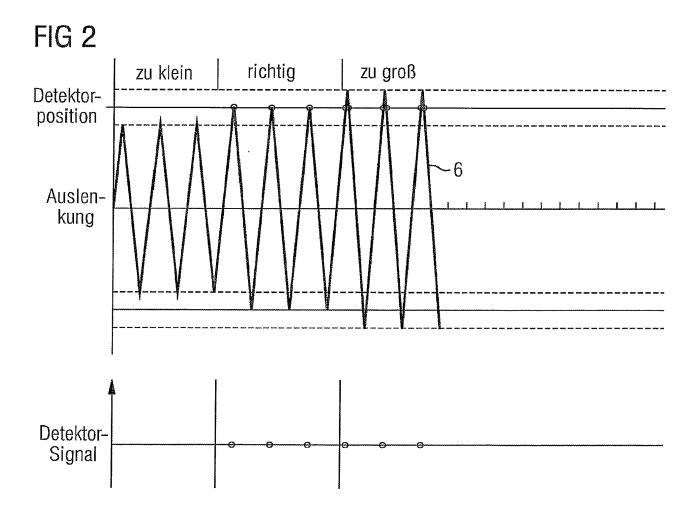
Patentansprüche

20

1. Projektionssystem mit einer Lichtquelle (2), insbesondere mit einer Laser-Lichtquelle,

- bei dem ausgehend von der Lichtquelle (2) über einen Schwingspiegel (1) ein Projektions-Lichtbündel (6) erzeugt wird,
 gekennzeichnet durch
 zumindest einen im Randbereich des Projektions-Lichtbündels
 (6) angeordneten Licht-Sensor (3) zur Erfassung der Position
 des Schwingspiegels (1).
- Projektionssystem nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t d a s s
 das Projektions-Lichtbündel (6) zumindest in einem Teilbereich eines zu projizierenden Bildes in seiner Helligkeit moduliert ist, und
 durch Korrelation der Modulation des Projektions-Lichtbündels
 (6) und eines Detektorsignales vom Licht-Sensor (3) die Position des Schwingspiegels (1) bestimmbar ist.





INTENATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP2004/053312

| | | <u></u> | | |
|---|--|--|---|--|
| A. CLASSIF IPC 7 | FICATION OF SUBJECT MATTER G02B26/12 G02B7/182 | | : | |
| According to | o International Patent Classification (IPC) or to both national classific | cation and IPC | | |
| B. FIELDS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| | cumentation searched (classification system followed by classificat $602B$ | ion symbols) | | |
| Documentat | ion searched other than minimum documentation to the extent that | such documents are included in the fields se | arched | |
| Electronic da | ata base consulted during the international search (name of data b | ase and, where practical, search terms used | | |
| EPO-In | ternal | | | |
| C. DOCUME | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | | |
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the re- | elevant passages | Relevant to claim No. | |
| Υ | EP 0 392 256 A (NILFORD LAB INC BUSINESS) 17 October 1990 (1990- abstract; figure 1 | | 1,2 | |
| Υ | EP 0 301 801 A (REFLECTION TECHN 1 February 1989 (1989-02-01) the whole document | OLOGY INC) | 1,2 | |
| Υ | US 2001/028387 A1 (MAEDA KATSUHI 11 October 2001 (2001-10-11) abstract; figure 2 | KO) | 1,2 | |
| Υ | CH 598 609 A (HASLER AG) 12 May 1978 (1978-05-12) the whole document | | 1,2 | |
| | | | | |
| Furt | ther documents are listed in the continuation of box C. | Patent family members are listed | in annex. | |
| "A" docum | ategories of cited documents : ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance | "T" later document published after the Integration or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention | the application but | |
| filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or | | "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone | | |
| which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means | | "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an Indocument is combined with one or ments, such combination being obvious | ventive step when the ore other such docu- | |
| *P* docum | nent published prior to the international filing date but than the priority date claimed | in the art. "&" document member of the same patent | family | |
| Date of the | actual completion of the international search | Date of mailing of the international sea | arch report | |
| 1 | l1 February 2005 | 21/02/2005 | | |
| Name and | mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 | Authorized officer | | |
| | European Patent Office, P.B. 56 16 Patentidan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016 | Daffner, M | | |

INT NATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No PCT/EP2004/053312

| Patent document cited in search report | | Publication date | | Patent family member(s) | Publication date |
|---|----|------------------|--|--|--|
| EP 0392256 | Α | 17-10-1990 | US EP JP US | 5032924 A 0392256 A2 3061991 A 5033814 A | 16-07-1991 17-10-1990 18-03-1991 23-07-1991 |
| EP 0301801 | A | 01-02-1989 | US AT AU CA DE DE EP JP US | 4934773 A 118947 T 611172 B2 1894088 A 1315426 C 3853108 D1 3853108 T2 0301801 A2 2070851 T3 2042476 A 2725788 B2 5003300 A | 19-06-1990 15-03-1995 06-06-1991 27-01-1989 30-03-1993 30-03-1995 13-07-1995 01-02-1989 16-06-1995 13-02-1990 11-03-1998 26-03-1991 |
| US 2001028387 | A1 | 11-10-2001 | JP | 2001180043 A | 03-07-2001 |
| CH 598609 | Α | 12-05-1978 | СН | 598609 A5 | 12-05-1978 |

INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053312

| a. klassif IPK 7 | G02B26/12 G02B7/182 | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------|
| Nach der Inte | ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassi | fikation und der IPK | |
| B. RECHER | RCHIERTE GEBIETE | | |
| Recherchiert IPK 7 | ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole G02B |) | |
| Recherchier | te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow | eit diese unter die recherchierten Gebiete | fallen |
| Während de | er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Nar | me der Datenbank und evtl. verwendete S | Suchbegriffe) |
| EPO-In | | | |
| C. ALS WE | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | |
| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe | der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| Υ | EP 0 392 256 A (NILFORD LAB INC DO BUSINESS) 17. Oktober 1990 (1990-1 Zusammenfassung; Abbildung 1 | DING LO-17) | 1,2 |
| Υ | EP 0 301 801 A (REFLECTION TECHNOL 1. Februar 1989 (1989-02-01) das ganze Dokument | _OGY INC) | 1,2 |
| Υ | US 2001/028387 A1 (MAEDA KATSUHIKO 11. Oktober 2001 (2001-10-11) Zusammenfassung; Abbildung 2 | 0) | 1,2 |
| Y | CH 598 609 A (HASLER AG) 12. Mai 1978 (1978-05-12) das ganze Dokument | | 1,2 |
| | | | |
| | itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen | X Slehe Anhang Patentfamilie | |
| soll o ausg | in internationalen Anmeldedatum it worden ist und mit der ir zum Verständnis des der s oder der ihr zugrundellegenden eutung; die beanspruchte Erfindung ichung nicht als neu oder auf achtet werden eutung; die beanspruchte Erfindung ikeit beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen et worden er oder mehreren anderen et werden er oder mehreren en et en er oder mehreren anderen et en er oder mehreren anderen et en er oder mehreren en er et en er oder et en er oder er et er oder er oder er en er er er et er oder er er er er er er oder er er er er er er er oder er er er er er er er oder er er er er er er er er er er oder er er er er er er er er er er oder er e | | |
| "O" Veröff eine "P" Veröff | n Verbindung gebracht wird und n nahellegend ist n Patentfamilie ist | | |
| | beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist s Abschlusses der internationalen Recherche | Absendedatum des internationalen R | |
| | 11. Februar 2005 | 21/02/2005 | |
| Name und | i Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Riiswiik | Bevollmächtigter Bediensteter | |
| 1 | Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 | Daffner, M | |

L

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internativales Aktenzeichen
PCT/EP2004/053312

| lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokumen | t | Datum der Veröffentlichung | | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|---|----|-------------------------------|--|---|--|--|
| EP 0392256 | A | 17-10-1990 | US EP JP US | 5032924 0392256 3061991 5033814 | A2 A | 16-07-1991 17-10-1990 18-03-1991 23-07-1991 |
| EP 0301801 | A | 01-02-1989 | US AT AU CA DE DE EP JP US | 611172 1894088 1315426 3853108 3853108 0301801 2070851 2042476 | T B2 A C D1 T2 A2 T3 A B2 | 19-06-1990 15-03-1995 06-06-1991 27-01-1989 30-03-1993 30-03-1995 13-07-1995 01-02-1989 16-06-1995 13-02-1990 11-03-1998 26-03-1991 |
| US 2001028387 | A1 | 11-10-2001 | JP | 2001180043 | Α | 03-07-2001 |
| CH 598609 | Α | 12-05-1978 | СН | 598609 | A5 | 12-05-1978 |